



HITEK
M I L A N O

RFX2

Radiofrequenza polarizzata lineare
VISO/CORPO

SCHEDA PRODOTTO

RFX2 è l'innovativo sistema viso e corpo di Hitek Milano, caratterizzato da una piattaforma modulare che combina l'emissione controllata di **onde radio capacitive e resistive**.

Il binomio tra radiofrequenza capacitiva e resistiva consente di lavorare su **tutti i tessuti** e garantire risultati sino ad oggi mai raggiunti con altre tipologie di radiofrequenze. Oltre alla classica diffusione delle onde radio nei tessuti, per la prima volta in estetica, la **sovrapposizione fisiologica delle due radiofrequenze** permette di creare all'interno del derma reticolare una nuova stimolazione elettromagnetica stabilizzata. Questo tipo di alternanza genera una **nuova onda radio di tipo lineare polarizzata**, che incrementa la produzione di proteine strutturali come **collagene, elastina e sostanza fondamentale**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica: 230 V +/-10%

Frequenza di rete in Hz: 50/60 Hz

Classificazione Normativa: Classe II - tipo BF
(EN 60601-1)

Potenza assorbita: 130VA

Display: 10" touch screen a colori

Potenza in uscita: 50W

Frequenza di uscita: 457KHz

Dimensioni (L x P x H): 390 mm x 300 mm x
300 mm

Peso: 43Kg - 23Kg (Corpo macchina) + 20Kg
(Carrello)

HITEK
MILANO